PAT-NO:

JP363123825A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63123825 A

TITLE:

PRODUCTION OF GLASS

PUBN-DATE:

May 27, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NAKAJIMA, YOSHIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP N/A

APPL-NO: JP61268165

APPL-DATE: November 11, 1986

INT-CL (IPC): CO3 B O20/O0 , CO3 B O08/O2 , CO1 B O33/158

US-CL-CURRENT: 501/12

ABSTRACT:

PURPOSE: To reducing sintering rate, to decompose and remove contained ammonium chloride and to suppress occurrence of foams in producing glass by sol-gel method, by adding an aluminum compound to a sol solution.

CONSTITUTION: A first solution containing silica fine particles obtained by hydrolyzing an alkyl silicate with a basic reagent in the solution is mixed with a second solution obtained by hydrolyzing an alkyl silicate with an acidic reagent in a given ratio to prepare a sol solution. Then the sol solution is mixed with an aluminum compound (e.g. fine particle of alumina) and gelatinized to prepare wet gel. Then the wet gel is dried to obtain a dry gel, which is sintered to give transparent glass. Consequently, high-quality glass suitable as photomask substrate for IC, etc., can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

即日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 123825

@Int_CI_4

識別記号

广内容理番号

匈公開 昭和63年(1988)5月27日

20/00 C 03 B 8/02 // C 01 B 33/158

7344-4G 7344-4G 7918-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②発明の名称 ガラスの製造方法

> ②特 頭 昭61-268165

23出 昭61(1986)11月11日

70発 明 者 好

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

他出 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

砂代 理 弁理士 最上 外1名 務

1. 発明の名称

ガラスの製造方法

2. 待許請求の範囲

アルキルシリケートを、塩基性は恋で加水 分解して得られるシリカ微粒子を溶液中に含む節 一の宿液と、アルキルシリケートを、酸性試薬で 加水分解して得られる第二の溶液とを、所定の割 合で混合して得られるソル密波をゲル化させてゥ エットゲルを作り、前記ウエットゲルを乾燥して ドライゲルとした後、前記ドライゲルを焼結して 透明ガラス体を得るというガラス合成において、 前記ソル海液にアルミニウム化合物を添加するこ とを特徴とするガラスの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(应衆上の利用分野)

本発明は、ゾルーゲル法によるガラスの製造方

法に関する。

(従来の技術)

従来のゾルーゲル法によるガラスの製造方法 は、特顧昭60-026001の数に、アルチル リケートを、塩基性試験で加水分解して得られ シリカ後粒子を溶液中に含む第一の溶液と、ア **キルシリケートを酸性試験で加水分解して得ら** れる第二の溶液とを、所定の割合で混合して得ら れるソル密波をゲル化させてウェットゲルを作 り、前記ウェットゲルを乾燥してドライゲルとし た後、焼結して透明ガラス体を得るというもので あった。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術では、ドライゲルを焼 結して、透明ガラス体を得るに際して、前記ドラ イゲル中に多位に含まれている塩化アンモニウム が原因で、透明ガラス体が気泡を含みやすいとい う問題点を有する。これは、発泡を抑制するた め、多孔質体である前記ドライゲルの開孔化をガ ラス中での拡散速度の大きい H e ガス雰囲気もし

特開明63-123825(2)

くは、返圧下で行うのだが、前記ドライゲル中に含まれる塩化アンモニウムが分解することによって生じるガスが、開孔化時の雰囲気に影響を与えるためと考えられる。

そこで本発明は 2 のような問題点を解決するもので、 その目的とするところは、結晶、気泡等のない均質で高品質な石英ガラスを製造する方法を投供するところにある。

(問題点を解決するための手段)

本 元 明 の 上 記 の 祸 成 に よ れ ば 、 ア ル ミ ニ ゥ ム 化 合 物 の 添 加 す る こ と に よ り 、 焼 結 は 遅 く な り 、 そ の 結 果 、 ド ラ イ ゲ ル 中 の 塩 化 ア ン モ ニ ゥ ム が 分 解 し た 後 、 間 孔 化 が 終 了 す る こ と と な り 、 ガ ラ ス 休 の 発 泡 が 抑 朝 さ れ る 。 ア ル ミ ニ ゥ ム 化 合 物 の 添 加 に よ り 、 焼 結 が 遅 く な る の は 、 こ の 添 加 物 が 、 Si 〇 ~ の 焼 枕 初 れ と 全 く 和 互 作 用 を 持 た ず 物 質 輪 送 を 肛 審 す る た め と 考 え ら れ る。

(事 版 例)

爽施例1

精製した形版のエチルシリケート1.470m
1、無水エタノール2.240m1、アンモニア水(29%)50m1、水510m1を混合し、2時間液しく撹拌した後、冷暗所にて一晩が設し、シリカ微粒子を成長させた。この溶液に、水720m1を添加した後、減圧湿縮して700m1とした後、2規定の塩酸を用いてPH値を4.2に調整して第一の溶液を作製した。この溶液には、0.40mの平均粒径をもつシリカ微粒子濃度が384gによる。(シリカ微粒子濃度

0.55g/ml)

別に、 精製した 市販 の エ チ ル シ リ ケ ー ト 8 3 0 m 1 に 0 . 0 2 規 定 の 塩 酸 2 0 5 g を 加 え 、 微 しく 撹 拝 して 加 水 分 解 し 、 節 二 の 溶 液 を 作 型 し た 。 第 一 の 溶 液 と 耶 二 の 溶 液 を 混合 し ソ ル 溶 液 を 作 製 した。 (有 効 シ リ カ 過 度 0 . 3 3 g / m 1)

前記 ゾル 溶液 に 後 粒 末 アルミナ を 0 . 0 2 g 版 加 し た 後 、 p H を 4 . 2 に 調 整 し 、 ポ リ ブ ロ ピ レン 製 容器 (幅 3 0 0 m m × 3 0 0 m m × 高 さ 1 0 0 m m) 2 個 に 7 5 0 m 1 ず つ 移 し 入 れ 、 フ タ をして 密閉 した。 混合後 2 時間後に ゲ ル 化 が 起 こり、 ウェット ゲル が 得 られた。

前 記 ウ ェ ッ ト ゲ ル を 密 閉 状 趣 の ま ま で 3 日 間 熱 成 し 、 そ の 後 0 . 4 % の 間 口 率 を 6 っ た フ タ に と り か え G 0 ° C で 乾 姫 さ せ た と こ ろ 、 1 4 日 間 で 、 罫 温 に 放 配 し て 6 割 れ な い 安 足 な ド ラ イ ゲ ル (2 1 0 m m × 2 1 0 m m × 8 m m) が 得 ら れ た。

次に前記ドライゲルを石英ガラスを炉芯店とするガス屋換炉に入れ、竹場空気を50/minの

流 か で が 芯 管 内 に 液 入 し た 状 値 で 、 昇 温 速 度 6
 0 ° C / h r で 3 0 ° C か ら 2 0 0 ° C ま で 加 熱
 し 、 こ の 温 度 で 3 時間 保 持 し 、 糖 い て 2 0 0 ° C か ら 3 0 0 ° C ま で 昇 温 速 度 6 0 ° C / h r で 加 熱
 は し 、 こ の 温 度 で 3 時間 保 持 し て 脱 吸 智 水 を 行った。

総いて昇温速度 6 0° C / h r で 3 0 0° C か の か C か ら 5 0 0° C まで 加 然 し 、 こ の 温 度 で 5 時間 保 符 し 、 脱 炭 器 、 脱 塩 化 ア ン モ ニ ゥ ム 処 理 を 行 っ た 。 松 い て 、 佐 畑 空 気 に 代 え て 、 純 へ リ ゥ ム ガ ス を 3 . 5 1 / m j n の 波 亞 で 炉 芯 質 内 に 近 入 し た 状 雌 で 、 昇 温 速 度 3 0° C / h r で 5 0 0° C か ら 1 . 2 0 0° C ま で 加 熱 し 、 こ の 温 度 で 5 時間 保 仿 し て 、 閉 孔 化 処 理 を 行 っ た。

扱いて、前に関孔化処理を行った試料を思知発 熱がに入れ、窒然雰囲気で、1,780°Cまで 2時間で昇温し、この温度で20分間保持し、透明な石英ガラス(150mm×150mm×4mm)を得た。

前記石英ガラスを厚さ2mmに食面研断し、略

照内で50、0001 uxの照应の歩光ランプを当てたが、輝点は、全く検出されず、気泡等が存在しないことがわかった。また紫外域での透過率を耐定したところ、200nmまでの90%以上を保持しており、光学的に極めて高品質だった。

また、前記石灰ガラス中のAl 遠庇を1CP (Inductively Coupled Plasma) 強光分光分析で湖定したところ、10ppmであった。

比较例1

契 絶例 1 と 同 様 な 方 法 で 得 た 第 一 の 溶 液 と 第 二 の 溶 液 を 混合 し 、 p H 4 . 2 の ゾ ル 溶 液 を 作 成 し た 。 (行 効 シ リ カ 緑 庇 0 . 3 3 g / m 1)

前記 ソル 溶 液 を ポリ ブ ロ ピ レ ン 製 容器 (個 3 0 0 m m × 3 0 0 m m × 高 き 1 0 0 m m) 2 個 に 7 5 7 m 1 ず つ 移 し 入 れ 、 フ タ を し て 密 閉 し た 。 混合 役 2 時間 後 に ゲ ル 化 が 起 こ り 、 ウ ェ ッ ト ゲ ル が 得 ら れ た 。

前記ウェットゲルを、実施例1と同様な方法で 熱成、乾燥させたところ、窓温に放置しても割れ ない安定なドライゲル(2 1 0 mm×2 1 0 mm ×8 mm)が得られた。

次に、前紀ドライゲルを、実施例1と同様な方法で挑結したところ、透明な石英ガラス(150mm×150mm×1mm)が得られた。

前記石灰ガラスを厚さ2mmに錠面斫卧し、咬室内で50,0001uxの駅底の駅光ランプを当てたところ、20位前役の輝点が観察され、その大きさは、3~5μmであった。

爽施例2

実施例 1 と同様な方法で得た郊ーの追波とが二の海液を混合して、 p H 4 . 2 のゾル海液を作成した。 (育効シリカ遺皮 0 . 3 3 g / m 1)

前記 ゾル 的 液 に 塩 化 フ ル ミ ニ ゥ ム を 0 . 0 3 g 係 加 し た 後 、 ポ リ ブ ロ ピ レ ン 製 容 器 (幅 3 0 0 m m x 3 0 0 m m x 高 さ 1 0 0 m m) 2 個 に 7 5 0 m 」 ず つ 移 し 入 れ 、 フ タ を し て 密 閉 し た 。 混 合 後 2 時 間 後 に ゲ ル 化 が 起 こ り 、 ゥ ェ ッ ト ゲ ル が 得 られた 。

前記ウェットゲルを、実施例1と同様な方法で

熱成、 依焼させたところ、 窒温に 放置して 6 割れない 安定なドライゲル (210mm×210mm×8mm)が得られた。

次に前記ドライゲルを、 灾難例 1 と同様な方法で焼結したところ、 透明な石英ガラス(150 mm×150 mm×1 mm)が得られた。

前に石灰ガラスを厚さ2mmに錠面切形し、暗室内で50.0001 uxの照成の災光ランプを当てたが、瞬点は、全く検出されず、気泡等が存在しないことがわかった。また、紫外域での透過率を測定したところ、200mmまで90%以上を保持しており、光学的に極めて高品質だった。

また、前記石灰ガラス中のAI殻皮をJCP発光分光分析で湖定したところ、8ppmであった。

实版例3

実織例 1 と同様な方法で得た第一の溶液と第二の溶液を混合して、 p H 4 . 2 のゾル溶液を作成した。

(有効シリカ遺皮O. 33g/ml)

前記 ソル 治液 に アル ミ ニ ゥ ム エ ト キ シ ド を 0 .
0 3 g 悠 加 し た 後 、 ポ リ ブロ ピ レ ン 契 容 器 (報 3 0 0 m m × 高 さ 1 0 0 m m) 2 個 に 7 5 0 m 1 ず っ 移 し 入 れ 、 フ ク を し て 密 閉 し た。
混合後 2 時 間 後 に ゲ ル 化 が 起 こ り 、 ゥ エ ゥ ト ゲ ル が 得 ら れ た。

前記ウェットゲルを、実施例1と同様な方法で 熟成、乾燥させたところ、窒温に放置しても別れ ない安定なドライゲル(210mm×210mm ×8mm)が得られた。

次に、前記ドライゲルを、実施例1と同様な方法で挽桔したところ、週明な石英ガラス(150mm×150mm×150mm×150mm)が得られた。

前記石英ガラスを厚き2mmに錠面研形し、暗空内で50、0、001uxの照度の処光ランプを当てたが、輝点は、全く検出させず、気泡等が存在しないことがわかった。また、紫外はでの透過率を測定したところ、200nmまで30%以上を保付しており、光学的に極めて高品質だった。

また、前記石灰ガラス中のA1温度を1CP発

光分光分析で測定したところ、10ppmであった。

(発明の効果)

. . .

また、本苑明の石英ガラスは、極めて高品質で あり、IC用フォトマスク基板等への応用が可能 である。